PAT-NO:

JP356054242A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 56054242 A

TITLE:

CONTROLLING METHOD OF REFRACTIVE

INDEX OF OPTICAL FIBER

MATRIX

----- KWIC -----

Abstract Text - FPAR (1):

PURPOSE: To prepare a high-quality optical fiber with a good reproducibility

by a method wherein a laser beam scans variations in optical strength, which is

detected by a photoelectric element to regulate a burner flame in its radial

expansion so that the refractive index of an optical fiber matrix is controlled.

Abstract Text - FPAR (2):

CONSTITUTION: A sinewave reference signal is formed so that its phase

matches the phase of light scanning. When the square wave rises and falls, the

respective voltages of the reference signal are sampled and held. The

difference in both the voltages is taken instead of the pluse width thereby to

obtain a signal voltage in proportion to the width of flame expansion. This

signal voltage is input to the control circuit 22 which stores the predefined

standard signal voltage 23. The control circuit 22 compares and amplifies the

two signals. If an error signal is generated at the output, the signal is fed

back to the motor drive circuit 24, which drives the motor 17 to cause the

protective tube 15 to move in the arrow direction 18 or 18'. The motor

continues to drive until the error signal become 0 so that

the width of burner flame is controlled to reach the predetermined value.

Document Identifier - DID (1): JP 56054242 A

Title of Patent Publication - TTL (1):

CONTROLLING METHOD OF REFRACTIVE INDEX OF OPTICAL FIBER MATRIX

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-54242

Int. Cl.³
 C 03 B 37/00

識別記号

庁内整理番号 7730-4G ❸公開 昭和56年(1981)5月14日

20/00 // G 02 B 5/14

7529—2H

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

9光フアイバ母材の屈折率制御方法

②特

願 昭54-130789

22出

願 昭54(1979)10月12日

@発 明 者 井本克之

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑩発 明 者 角正雄

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番

地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号.

⑪出 願 人 日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1

番2号:

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 著

発明の名称 光ファイバ母材の屈折率制御方法 特許請求の必囲

1. 高温で反応してガラス微粒子となり得る流体 状原料をパーナのノズルより供給し、肢パーナ の炎により数原科を加熱、反応せしめ、生成さ れたガラス微粒子又は溶触ガラスをターゲット 上に堆積する工程を有する光ファイバ母材の製 造方法において、該炎を横切つて走査する等速 のレーザビームを飲灰に透過せしめてその光強 度変化を受光器で検出し、該光強度変化の変化 時間を計測して眩パーナの炎の幅に対応する信 号を発生せしめ、該信号と基準信号とを比べし て誤差信号となし、該パーナの細方向位置調節 **微帯、放パーナの外間に設けた炎を保護する管** の軸方向位置講節機構あるいは放バーナと放保 **後管との隙間から施すガス流量調節機構に該誤 差信号をフィードパックして数炎の幅が一定化** なるよう構成したことを特徴とする光ファイバ 母材の屈折塞制御方法。

2 高温で反応してガラス微粒子となり得る流体 状原料をパーナのノズルより供給し、酸パーナ の炎により酸原料を加熱、反応せしめ、生成・ れたガラス微粒子又は静般ガラスをターゲット 上に堆積する工程を有する光ファイバ母がの 造方法において、酸炎を模切つて走査する欲し での強度を受光器で検出し、酸症体状原料の 給食調節根構に酸散乱光の強度に対応する必必 をフィートパックして、酸散乱光の強度分布が 一定になるよりに構成したことを特徴とする光 ファイバ母材の屈折率制御方法。

発明の詳細な説明

光ファイバ母材を連続的に製造する方法の一つ に第1凶に示すような方法がある。これは火兵加 水分解パーナ1によりガラス組成物原科ガスを火 長加水分解してガラス像粒子を合成し、このガラ ス酸粒子をターゲット上に堆積させて軸方向に多 孔質母材2を成長させ、ついでこの母材を加熱炉 3によつてオゾーンメルトさせることにより脱冶。



A

特開昭56- 54242(2)

母材もとする方法である。と あつた。そのために高品質の光ファイパを再現性 版で量産することが可能であ 良く作成することを凶難にしていた。

> 本発明の目的は上配間組点を解決するととにあ る。まず一つは、火炎加水分解パーナの炎を横切 るように毎速のレーザピームで走査したときに生 ずる光強度変化を光電変換素子で検出し、その変 *化時間(すなわち、パーナの炎によつて生じた影) を計削してパーナの炎の幅を求め、その幅が一定 となるようにパーナの細方向位は、あるいはパー ナの外周に設けた炎を保護する管の軸方向位置、 パーナと保護管の寸きまから雌すガス雌量、のい ずれかを調節するようにフィードパックしてパー ナの炎の低方向拡がり世をつねに一定にする方法 である。バーナの炎の径方向拡がり含を制御すれ は炎中のドーパントの拡がり食を制御することが でき、結束として光ファイバ母材の屈折率分布を 制剣することができる。二つ目は、パーナの炎化 よつて散乱されたレーザ光線を光電変換表子で受 光し、散乱光強度分布が一定となるようにパーナ に送り込むガス流曲を調節して炎中のガス濃度分

> > (4)

透明化し光ファイバ母材もとする方法である。と の方法は母材を高速度で量産することが可能であ る。ところが、この方法で作成した集束型光ファ イバのペースバンド崗波数帯域は200~1100 MHz(6dB低下)と悩めてバラツキが大きく、 また損失のパラッキも従来の内付けCVD法のも のに比して大きいという問題点が生じた。との原 因を究明するために種々の実験を行なつた結果、 パーナ1の炎5の形状、分布が排気ガス14の排・ 気速度の変動、ガラス原料、AI、OI、HIA どのガスの頑少なゆらぎ、矢印11。12から去 り込むガスの微小なゆらぎ、多孔質母材の形状な どにより変動し、それによつて光ファイバ母材の **位方回かよび軸方向の屈折率、カラスの物理的性** 質が変動したことによるものと考えられた。この よりに従来方法ではパーナの炎の形状分布、炎中 のガラス微粒子の幽度分布などをオンラインで検 出する装置もなく、またその形状分布、磁度をつ ねに一定となるよりに制御する要置もなく、作成 した光ファイバの特性を制御することが不可能で

布、ガラス像粒子機関分布などを制御する方法で ある。

(8)

本発明の方法を実施例を用いて説明する。

第2凶は本発明の光ファイバ母材の屈折名制御 方法の一実施州を示した概略凶しある。バーナの 炎5の幅を光学的に非接触で検出するのに、反応 箱6の調面に光学窓25を通して投光部19と受 光部20を設け、この投光部と受光部との間にバ ーナの表を配置させる構成とした。投光部はレー ザ光線を音叉偏向器とレンス(あるいは多面回転 反射鏡とレンズ、さらにはガルバノミラーとレン ズ、または音響光学光偏向器のような电気的な手 段で走食する構成)によつてパーナの炎に正弦的 に指引照射する構成になつている。受光部は走査 光を集光して光電変換せしめ、その光電変換され た電気信号を信号処理部21で勢形、計数処理し てパーナの炎の幅に相当する電圧をアナログ量と して出力する構成になつている。火炎を横切るよ **うにレーザ光報を走金したとき、火炎中を透過し** てきた光強度は火炎の中に存在するガラスの煤や 1.10、ガラス原科ガスなどによつて吸収、飲乱を受け、火炎外を適適してきた光策度に比し大幅に 減少し、走食光の受光器出力にはほぼ万形成の仮 形容性を示す。そしてこの方形成の幅は火災の影、 すなわちほぼ火炎の幅に相当している。この火炎 中を透過してきた光強度は光スポット径、、、炎中 の温度分布、ガスの緩度分布、ガラス採の分布、 H・U 分布などによつて変わる。したがつて火炎 内の上下、左右方向によつても異なり、分布をも つ。

(5)

つて正弦的に走査されるレーザピームをパーナの 火炎に照射し、との火炎によつて生じた方形波を それぞれ復讐してバーナの火炎の相対傷を検出す る方法を用いる。すなわち、光の走査と位相の一 数する正弦波の参照信号を作り、方形波の立ち上 り、および立ち下り時に参照信号の電圧値をそれ ぞれサンプリングホールドし、バルス幅のかわり にそれらの電圧差をとることによつて火炎の幅に 比例した信号電圧を得る。この信号電圧を制御回 路22に入力する。との制御回路22にはあらか じめ設定しておいた基準の信号電圧23が入力し てある。 との信号電圧23は最適な屈折率分布を 形成するパーナの炎の幅に相当する電圧であり、 これはパーナ構造、ガス衆量、多孔質母材の成長 端面の位置などをパラメータにとつて作成したガ ラスの凪折半分布の側定結果から決めたものであ る。 削御回路 2.2 で 2 つの入力信号を比較、増幅 し、誤差信号が出力側に生じた場合には、その信 号はモータ駆動回路24にフィードパックされて モータ17(との場合、DCモータを用いたが、

(7)

以上のようにパーナの炎の傷をつねに一定に保 つととによつてパーナの炎の径万向拡がり量、す なわち炎中のドーパントの拡がり量を制御するも のである。

第4図は本発明の光ファイバ母材の屈折準制御 方法の別の共帰例を示したものである。とれは、 パーナ1と保護管15のすきまから流すガスの流 量を変えてパーナの炎の幅を制御する方法の一例 である。制御回路22の出力信号はガス流量調節 用パルブ開閉装置28亿フィードパックされてい る。パーナの炎の幅が基準値よりも狭くなつたる 合には、矢印26′方向へ流すガス流量を減らす ように、その逆にパーナの炎の幅が並がつた場合 には矢印26~万向へ流すガス流量を増やすよう にガス流量調節用バルブ師閉袋道を作動させる。 ガス旋趾調節用パルブ開閉装置のパルプ開閉量の 調節はDCモータ(あるいはパルスモータ、サー ポモータなど)を収動(凶ボせす)させて行なり。 矢印26から送り込むガス:不括性ガス(AI、 N。、H.c.、Neなど)あるいは酸化性ガス(O.

持開昭56~ 54242(3)

パルスモータ、サーポモータ、ACモータなどで もよい)を感動し、保護管15を矢印18あるい は18′方向へ移動させる。そして誤差信号が0 になるまでモータは駆動し続け、パーナの炎の幅 があらかじめ設定した値になるように制御される。 ととでパーナの炎の幅が狭い場合にはパーナの外 湖に成けた保護管15を矢印18′方向へ、逆に バーナの炎の幅が広くなつた場合には保護管15 を矢印18万向へ移動するように制御系を構成し てある。16は保護管の指動を容易にさせるため のペアリングである。13は併気ガスの併気速度 調節袋筐、9かよび10はガス将入管であり、矢 印11から送り込むガスは加急炉3内に流れるよ うにし、矢印12から送り込むガスは加勢炉3内 に外気が成入するのを防ぐためのものである。7 は母材の軸方向引上げ方向を示し、8は母材の回 私方向を示すものであり、これらは従来法と同僚 のものである。また、1はパーナ、2は多孔質母 材、4は光ファイバ母材、14は排気ガスの排気 方向、111,12,はガス流の方向を示す。

(8)

CO』、空気、N』O、オゾン)さらにはガラス 原科(光フアイパ母材のクラッド部を形成する原 料)を含んだ上記不活性、酸化性ガスでもよい。 矢印27から送り込むガスは反応箱6内に外気の 空気などが混入するのを制御するためのもので、 矢印27¹方向へ焼れてるよりにしてある。

第5図は本発明の光ファイバ母材の屈折率制御方法の別の実施例を示したものである。とれば、バーナの軸方向位置を変えてバーナの炎の幅を別する方法の一例である。制御回路22の出力信号はモータ取動回路24にフィードバックされ、モータ17を駆動させてバーナ1を矢印18あるいは18/方向へ移動させるようになった場合には、バーナ1を矢印18方向へ移動させるようにはは、バーナの炎の幅が拡がつた場合にはバーナ1を矢印18/方向へ移動させるように構成されている。

上記までの説明は炎中を透過した光を信号処理 してパーナの炎の幅を制御する方法に関するもの

特開昭56- 54242(4)

光フアイバ母材を歩留り良く作成するととができる。なか上記散乱光強度信号を第2四(あるいは4,5回)のごとく信号処理回路21で処理し、基準信号23と比較する構成にすれば、パーナの炎の幅を一定となるように制御することもできるとはいうまでもないことである。また逆に、第3四に示す透過光強度信号の分布(すなわち、レーザ光線が火炎中を走査している時間内の光強度分布)をつねに一定となるように制御しても光ファイバ母材の屈折率分布の変動を制御することができるとともいうまでもないことである。

次に本発明の方法を用いて作成した光ファイバの特性について、べる。第2図の装置において、バーナ1に同心状の5重管構造のものを使用し、その外間にパーナ1の外径よりも約1.7倍大きい内径を有する保護管1.5を設けて集束型光ファイバ母材を作成した。屈折率側側用ドーバントにはGeCL。、POCL。、BBr。を用い、外径約20mmが、たさ約1.50mmのガラスロッドを3本作成した。このロッドを外径約7mmがに引き延ば

(12)

の故によりバーナの炎の幅を検知する方法などを 用いてもよい。パーナの外間に設けた保疫質15 はその内径が軸方向に連続的に拡大あるいは減少 していてもよく、さら化は局部的化拡大あるいは ボ少していてもよい。パーナと保護管のすきまか ら庞十ガス流せはパーナの炎が外乱によつて発生 するゆらぎ量をできる限り抑制し、かつ、ドーバ ントの径方向拡がり量を抑制するだけの成量値を 必要とし、通常 0.数 4 / 麻~十数 6 / 麻の範囲か ら遇べばよい。パーナの炎によつて散乱されたシ ーザ光線の検出用光電変換装置は反応箱6の外周 に複数個設けてもよい。 パーナ1はガラス微粒子 を発生させる構成のものであればよく、上記実施 例のような火炎加水分解パーナ以外に、H。を含 まない単なるノズル(との場合、高温熱酸化によ りガラス微粒子を発生させる)でもよい。投光部 19に用いている光源はレーザ発信器以外に、単 なる投光用のランプでもよい。その場合には受光 素子としてホトダイオードアレイ、固体機像デバ イスのアレイ(1次元または2次元配世)などを

であつた。次にバーナの炎をレーザヒームで走査 した場合の炎中の中体、気体分子によつて散乱さ れたレーザ光 を光電変換案子で受光し、その故 乱光強度分布が一定となるようにパーナに送り込 むガス流量を調節するようにフィードパックして 母材の慰折率分布を惻御する方法について説明す る。 弗 2 図 (あるいは 4 , 5 図) において、 2 0 と同じ光重変換委庫を反応箱6の外間に尤学窓 25を迫して配置させた。ただし、その配置場所 は、反応箱6の外周に沿つて光电変換長置を移動 させ、放乱光強女がほぼ最大となる位置に送んで ある。その結果、受光器の出力にはレーザ光線が 火炎中を走査している時間だけ信号が生じた。と の信号特性はパーナに送り込むH、、〇、および ガラス原科によつて変化した。時にガラス原料の ガス流量によつて収感に変化した。したがつて、 との受光器出力特性がつねに一定となるようにバ ーナのガス促量を制御すれば、尤フアイパ母材の 軸方向かよび径方向の屈折率分布の変動量を小さ く叫えることができ、所望の屈折率分布をもつた

(11)

し、外径15 mm d、 内厚35 mm の石英管内に張着して融者後、線引きにより光フアイバを得た。上記3本のロッドから得た光フアイバを組み合せて約30mm 長さにし、ベースバンド 周波数帯域を測定した結果、850MHz・Km(6dB低下)と極めて広い帯域特性を得ることができた。そして一番低い帯域のものでも580MHz・Km(6dB低下)であり、従来の200MHz・Km程度のものに比し改善された結果を得ることができた。

本希明は上記実施例に限定されない。パーナの 炎の幅の検出協所は1カ所に限定されず、炎の軸 方向に対して数カ所で検出し、それらの幅を制御 してもよい。パーナの炎の幅を光学的に非接触で 検出する方法として、レーザ光を照射したときに 生ずる回折像から幅を検出する方法、レーザ光を 照射し、炎内を屈折反射してきた光による後方歌 乱禍を幾何光学的に解析する方法、さらにはパーナの火炎の光像をテレビジョンモーターに及示さ せ、光像を走査線の数に変換して計劇し、走査線

持開昭56- 54242(5) 施例で用いた装置の概略所函図、第3図は本発明 の一共施例で得られたレーザビーム受光器出力信 号の経時変化を示すグラフ、第4図かよび第5図

は本発明の他の実施例で用いた装置の概略断面凶である。

各図にかいて、1はパーナ、2は多孔質母材、3は加熱炉、4は光ファイバ母材、5は炎、13は排気速度調節装置、15は保護管、16はペアリング、17はモータ、19は投光部、20は受光部、21は信号処理部、22は制御回路、23は基準信号選圧、24はモータ駆動回路、25は光学窓、28はガス流量調節用パルブ開開袋値である。

代理人 弁理士 海田利寧

配列し、入射光量に応じた電気信号を得るように すればよい。バーナの炎の幅を制御する別の方法 として、検出信号を排気速度調節袋量にフィード パツクレ、炎の傷を制御してもよいことは本発明 の方法から貸りまでもないことである。すなわち、 炎の幅が拡がつた場合には排気速度を大きくし、 逆に炎の幅が狭くなつた場合には排気速度を小さ くすることによつて炎の幅を制御する。ガラス原 料はハログン化物以外に、水素化物、アルギル化 物を用いることができ、これらの原料をガス状、 あるいは液体状で噴射してもよい。また上記実施 例では多孔質母材を経由して透明な光ファイパ母 材を得る方法であつたが、本発明は直接透明を光 ファイバ母材を作成する方法にも適用できること はいりまでもない。たとえば、従来のベルヌーイ 法、ブラズマ法による透明ガラスは材の作成方法 に適用できる。

図面の簡単な説明

第1 図は従来法により光ファイバ母材を製造する委員を示す概略断面図、第2 図は本発明の一実

(15)

(16)









